

ФОТОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ФОТОНОВ

Пипа В. И., Яблоновский Е. И., Малютенко В. К.

Экспериментально обнаружен фотомагнитный эффект (ФМЭ) в условиях, когда одна из граней полупроводника «освещается» потоком излучения, плотность которого в спектральном диапазоне междузонных переходов ниже равновесного значения, соответствующего температуре эксперимента. Для создания дефицита фотонов ($\Delta\Phi$) использовался полупроводниковый излучатель, работающий в режиме отрицательной люминесценции.

Эксперимент выполнен при $T=300$ К, в качестве излучателя и ФМЭ приемника использовался антимонид индия. Знак возникающего в таких условиях ФМЭ противоположен тому, который имеет место в традиционном случае избытка фотонов.

1. Переход вещества в возбужденное состояние под действием излучения возможен как при избытке, так и при дефиците фотонов ($\Delta\Phi$) по отношению к их числу в условиях термодинамического равновесия [1]. Если в полупроводнике создать $\Delta\Phi$ в спектральной области междузонного или примесного поглощения, то излучательная рекомбинация электронов и дырок будет доминировать над их фотогенерацией и значение концентрации носителей тока станет ниже равновесного. $\Delta\Phi$ можно создавать, используя холодные тела или же источники отрицательной люминесценции. Экспериментальным подтверждением уменьшения концентрации носителей тока (проводимости) под влиянием $\Delta\Phi$ служит измерение отрицательной люминесценции с помощью полупроводниковых фотодетекторов [2, 3]. Расчет концентрации свободных электронов в полупроводнике в условиях $\Delta\Phi$ проведен в [4, 5]. В [5], в частности, отмечена возможность возбуждения фотомагнитного эффекта (ФМЭ) с помощью $\Delta\Phi$. Здесь впервые сообщается об экспериментальном обнаружении такого ФМЭ и описываются его основные закономерности.

2. Рассмотрим оптический контакт двух полупроводников (рис. 1), находящихся в магнитном поле H . Зазор между ними заполнен прозрачным диэлектриком. Один из кристаллов A служит источником, а второй B — приемником излучения, принадлежащего спектральной полосе междузонального поглощения полупроводника B . Неравновесное излучение создается с помощью магнито-концентрационного эффекта, который возникает при прохождении через полупроводник A тока j . В зависимости от знака произведения $[j \times H]$ поверхность полупроводника A , обращенная к полупроводнику B , может обогащаться или же обедняться электронами и дырками. При этом интенсивность рекомбинационного излучения полупроводника A в зазоре будет соответственно выше или ниже интенсивности равновесного излучения (положительная или отрицательная люминесценция). Если исходно вся система (включая фоновое излучение) находилась в состоянии термодинамического равновесия, то в первом случае вектор Пойнтинга в зазоре будет направлен к полупроводнику B , а во втором — к полупроводнику A . Соответственно в полупроводнике B возникнет избыток или дефицит носителей тока. Для ФМЭ существенно то, что эти состояния полупроводника B будут различаться по направлениям потоков неравновесных электронов и дырок, поэтому будут различаться и знаки возникающего напряжения ФМЭ (или направления токов короткого замыкания).

Расчет ФМЭ, возникающего под действием заданного внешнего излучения, хорошо известен (см., например, [6]). Поэтому для количественного описания рассматриваемого здесь эффекта достаточно определить интенсивность возбуждающего излучения. Для решения этой задачи используем следующие предположения: 1) внутренний квантовый выход излучения полупроводника *B* мал; в этом случае можно ограничиться линейным приближением по фотодобавке к концентрации носителей в полупроводнике *B* и пренебречь отступлением от закона Кирхгофа для его теплового излучения; 2) коэффициент поглощения

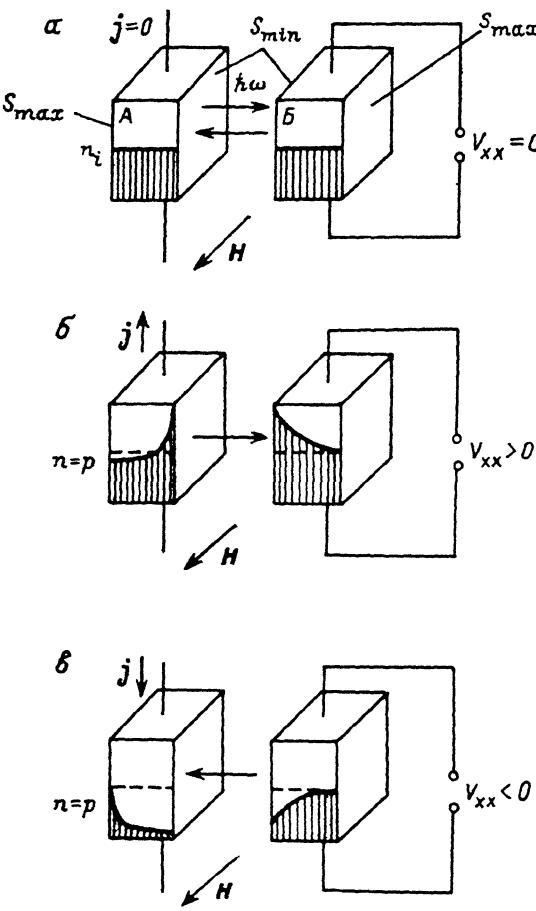


Рис. 1. Схема фотомагнитного эффекта (ФМЭ) при радиационном контакте излучателя *A* и приемника излучения *B*. Заштрихованные участки — пространственное распределение носителей тока. *a* — радиационное равновесие; результирующий световой поток $\hbar\omega$ направлен: *б* — к приемнику *B*, *в* — к излучателю *A*.

Заштрихованные участки — пространственное распределение носителей тока. *a* — радиационное равновесие; результирующий световой поток $\hbar\omega$ направлен: *б* — к приемнику *B*, *в* — к излучателю *A*.

света в максимуме спектра *а* велик, так что $\alpha \gg L^{-1}, s\tau/L^2$ ($L = \sqrt{D\tau}$ — биполярная диффузия длина, D — коэффициент биполярной диффузии, τ — безызлучательное время жизни, s — скорость поверхностной рекомбинации на поверхности, обращенной к полупроводнику *A*). Условие 2 позволяет свести задачу фотовоизлучения полупроводника *B* к поверхностной. Используя процедуру расчета фотовозбуждения полупроводника в условиях ДФ [5], для числа неравновесных пар, генерируемых на поверхности полупроводника *B* излучением (на 1 см^2 за 1 с), получим выражение

$$g = \frac{(1-R) kT^3}{2\pi^2 c^2 \hbar^3} \left[1 + \frac{E_g}{kT} + \frac{1}{2} \left(\frac{E_g}{kT} \right)^2 \right] e^{-E_g/kT} \left(\frac{n^2}{n_i^2} - 1 \right) \frac{\Omega}{2\pi}. \quad (1)$$

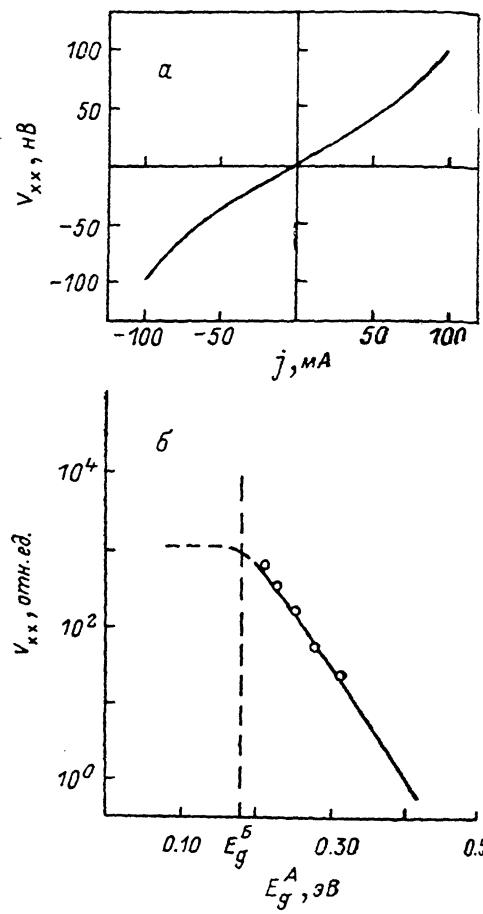


Рис. 2. Характеристики ФМЭ в InSb при дефиците фотонов (ДФ). *а* — зависимость напряжения холостого хода ФМЭ от тока, протекающего через излучатель *A*. *б* — зависимость V_{xx} от «красной» границы спектральной области ДФ; сплошная линия — расчет, точки — эксперимент (спектральная область ДФ изменялась с помощью дисперсионных фильтров).

Здесь E_g — ширина запрещенной зоны (одинаковая для обоих полупроводников), n — концентрация электронно-дырочных пар на поверхности полупроводника A , n_i — собственная их концентрация,¹ $\Omega 2\pi$ — та часть потока излучения полупроводника A , которая попадает на полупроводник B .

При $n < n_i$ (1) можно формально трактовать как скорость генерации источником с отрицательной интенсивностью ($g < 0$). При достаточно слабых управляющих токах j , когда $|n - n_i| \gg j$, напряжение холостого хода и ток короткого замыкания ФМЭ изменяются линейно с ростом j , положительный и отрицательный сигналы ФМЭ равны по величине. Существенным отличием отрицательного сигнала ФМЭ является то, что он имеет принципиальное ограничение по величине. При полном подавлении рекомбинационного излучения полупроводника A , т. е. при $n^2 \ll n_i^2$, скорость генерации g приближается к предельному значению g_0 , соответствующему по величине потоку теплового излучения в спектральном диапазоне междузонных переходов. Поэтому при достаточно больших управляющих токах j сигнал ФМЭ, возбуждаемого ДФ, как в режиме холостого хода, так и в режиме короткого замыкания насыщается.

3. Измерения были выполнены при $T=300$ К на неориентированных образцах InSb ($N_D - N_A \approx 6 \cdot 10^{12}$ см⁻³), изготовленных в виде пластин размерами $5 \times 2 \times 0.04$ мм с омическими контактами. Стандартная методика приготовления образцов обеспечивала сильное различие скоростей поверхностной рекомбинации на противоположных гранях. Образцы были разнесены на расстояние ~ 5 см и находились в зазорах миниатюрных постоянных магнитов ($H \approx 10$ кЭ). На излучатель A подавалось электрическое поле E в виде полупериодов синусоиды с частотой 870 Гц. Оптическая система проецировала поверхность излучателя A на поверхность приемника B , работающего в режиме холостого хода, V_{xx} ФМЭ.

4. При работе излучателя A в режиме положительной люминесценции (рис. 1, б) поток излучения, падающий на ФЭМ приемник, превышает исходный равновесный поток. При этом наблюдается обычный «положительный» ФЭМ эффект. Когда же излучатель работает в режиме отрицательной люминесценции (рис. 1, в), поток излучения на приемник B становится меньше равновесного. При этом измеряемое напряжение V_{xx} изменяет знак на противоположный (рис. 1, в). Как видно из рис. 2, зависимость V_{xx} от тока j , протекающего через излучатель, линейна в области малых величин j ($j \leq 50$ мА). В случае работы излучателя A в режиме ОЛ насыщения V_{xx} не достигалось, поскольку использованные слабые электрические поля (ввиду сильного джоулева разогрева низкоомных образцов) не обеспечивали насыщения скорости генерации g .

Используя экспериментальную оценку величины g (при $j \sim 50-100$ мА, $H=10$ кЭ) и выражение для V_{xx} ^[6], получим значение V_{xx} , близкое к измеренному (рис. 2, а).

Если ДФ возникает не во всей спектральной области междузонных переходов полупроводника B («широкозонный» излучатель, $E_g^A > E_g^B$), сигнал ФМЭ в соответствии с (1) экспоненциально спадает (рис. 2, б). ДФ в более широкой спектральной области ($E_g^A < E_g^B$) не увеличивает V_{xx} , поскольку рассматриваемый эффект вызывается только фотонами с энергиями $\hbar\omega \geq E_g^B$.

Таким образом, в условиях ДФ возникает ФМЭ со знаком, противоположным тому, который имеет место в традиционном случае избытка фотонов.² Такой эффект может быть использован в качестве индикатора негативного светового контраста, а также и как обычный ФМЭ для изучения рекомбинационных параметров полупроводников.

Список литературы

- [1] Степанов Б. И., Грибковский В. П. Введение в теорию люминесценции. Минск, 1963. 443 с.

¹ Выражение (1) справедливо для случая $e^{E_g/kT} \gg 1$.

² Здесь не рассматривается возможность изменения знака ФМЭ, связанная с объемной генерацией и большой скоростью поверхностной рекомбинации на передней грани приемника B .

- [2] Иванов-Омский В. И., Коломиец Б. Т., Смирнов В. А. // ДАН СССР. 1965. Т. 161. В. 6. С. 1308—1309.
- [3] Болгов С. С., Малютенко В. К., Пипа В. И. // Письма ЖТФ. 1979. Т. 5. В. 23. С. 1444—1447.
- [4] Пипа В. И. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 3. С. 553—555.
- [5] Пипа В. И. // Препринт ИП АН УССР. Киев, 1988. № 3.
- [6] Равич Ю. И. Фотомагнитный эффект в полупроводниках и его применение. М., 1967. 96 с.

Институт полупроводников АН УССР
Киев

Получена 11.12.1989
Принята к печати 21.02.1990
